This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-311357

(43)公開日 平成5年(1993)11月22日

 (51) Int. Cl. ⁵
 識別記号 庁内整理番号 F I
 技術表示箇所

 C22C 38/08
 38/00 302 R

 H01J 29/07
 Z

審査請求 未請求 請求項の数1 (全3頁)

(21)出願番号 特願平3-356699

(22) 出願日 平成3年(1991)12月26日

(71)出願人 592258063

日鉱金属株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

(72)発明者 結城 典夫

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地日本鉱業

株式会社倉見工場内

(72)発明者 菅原 保孝

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地日本鉱業

株式会社倉見工場内

(74)代理人 弁理士 倉內 基弘 (外1名)

(54)【発明の名称】シャドウマスク材

(57) 【要約】

[目的] 従来より均一なエッチング穿孔性を有するF e-Ni系高精細度カラーテレビジョン用受像管用シャドウスク材の開発。

【構成】 結晶粒度が粒度番号で9.0以上でかつ圧延面への{100}面の集合度が35%未満であるFeーNi系シャドウスク材。圧延及び焼鈍履歴、最終圧延前の焼鈍温度、最終圧延度、最終焼鈍が行なわれる場には焼鈍温度及び時間を調整する。粒度番号9.0以上とすることにより、平滑なエッチング孔形状及び壁面が保証される。圧延面への{100}面の集合度を35%未満とすることにより、結晶方位はランダムとなり、エッチング均一性を向上する。高精細度カラーテレビジョン用受像管用シャドウマスクに対応する。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶粒度が粒度番号で9.0以上で、かつ圧延面への $\{100\}$ 面の集合度が35%未満であることを特徴とするFe-Ni系シャドウスク材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラーテレビジョン用受像管に用いられるシャドウマスク材に関するものであり、特には結晶粒度及び集合組織を特定範囲に指定した ドe-Ni系高精細度カラーテレビジョン用受像管用シャドウスク材に関するものである。

[0002]

【従来技術】カラーテレビジョン受像管には色選別用電極としてシャドウマスクが使用されている。

[0003]シャドウマスク用の材料としては、低炭素アルミキルド鋼がこれまで使用されてきたが、最近では低熱膨張特性を有するアンバー台金材(Fe-36%Ni)が使用されることが多くなっている。

【0004】それは次の理由によるものである。すなわち、カラー受像管を動作させた際、シャドウマスクに差し向けられた電子ビームは、シャドウマスクの開孔を通過するほか、シャドウマスク非開口部表面に直接射突するために、シャドウマスクは時として80℃にも達する程に加熱される。この際、熱膨張が大きい材料であるとシャドウマスクの熱膨張によって色純度の低下が生しるわけであるが、熱膨張率の低いFe-Ni系アンバーの使用によりこの熱膨張による色純度の低下を防止しようというものである。

【0005】こうしたシャドウマスクは、幾つかの製造方式があるが、代表的には、Fe-Ni系アンバー材料をインゴットから、鍛造を経て、圧延及び焼鈍を繰り返し、最終冷間圧延により適当な厚さのシャドウマスク材とした後、必要に応じ最終再結晶焼鈍を行ない、そこに多数の穿孔を例えば塩化第2鉄を使用しての周知のエッチングにより形成することが必須である。この後、成形及び黒化処理等の周知の工程が実施されてシャドウマスクが製造される。

【0006】しかし、このFe-Ni系アンバー合金は従来の低炭素アルミキルド鋼に比べてエッチング穿孔性が劣ることが問題となっている。この問題は各結晶粒の結晶方位によってエッチングスピードが異なるため、多結晶体であるFe-Ni系シャドウマスク材をエッチングすると、結晶粒に沿って凹凸ができ、適正な穿孔が形成されず、シャドウマスクの品質を低下させるというものである。

【0007】これに関して、結晶粒が小さいほどエッチング後の孔形状及びエッチング壁面が平滑になり、マスクの品質が向上することは従来より知られており、特開昭61-39343号においては開孔壁にかかる結晶粒の個数が規定されている。更には、例えば特開昭59-

149638号に記載されるように、従来結晶粒を微細 化することとともに、圧延面への {100} 面の集合度 を高めることでエッチングの均一化をはかることが行わ れていた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これでも最近 需要の増加している高精細度マスクに対応する材料としては不充分であった。本発明の課題は、従来より均一な エッチング穿孔性を有するFe-Ni系高精細度カラーテレビジョン用受像管用シャドウスク材を開発することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らはかかる点に鑑み種々の研究を行なった結果、従来シャドウマスク圧延面への $\{100\}$ 面の集合度を高めていたことがむしろ問題で、高精細度マスク用としては逆に $\{100\}$ 面の集合度をできるだけ低くすることが望ましいことを見い出した。この従来とは逆の知見に基づいて、本発明は、結晶粒度が粒度番号で9.0以上で、かつ圧延面への $\{100\}$ 面の集合度が35%未満であることを特徴とするFe-Ni系シャドウスク材を提供するものである。

[0010]

20

5.0

【作用】結晶粒が小さいほどエッチング後の孔形状及びエッチング壁面が平滑になり、マスクの品質が向上する。結晶粒度が粒度番号で9.0以上とすることにより、平滑なエッチング後の孔形状及びエッチング壁面が保証される。結晶方位として圧延面への{100}面の集合度を35%未満とすることにより、結晶方位はランダムとなり、エッチング均一性を向上する。

[0011]

【0012】Fe-Ni系シャドウマスク材は、適宜組成の溶製インゴットから、鍛造後、圧延及び焼鈍を繰り返し、最終冷間圧延により適当な厚さのシャドウマスク材とした後、必要に応じて最終再結晶焼鈍或いは歪取焼鈍を行ない、そこに多数の穿孔をフォトレジストを塗布し、パターンを焼き付けて現像した後、例えば塩化第2鉄のようなエッチング液でエッチング加工し、その後レジストを除去する周知のフォトエッチング技術により形成することによって作製される。

【0013】 エッチングに際しては、結晶組織が重要である。本発明においては、結晶粒度が粒度番号で90以上、好ましくは95 \sim 12とされる。そして圧延面への $\{100\}$ 面の集台度が35%未満である必要があ

る。好ましい集台度は30%未満である。

【0014】その限定理由を述べる。結晶粒が小さいほ どエッチング後の孔形状及びエッチング壁面が平滑にな り、マスクの品質が向上することは従来より知られてお り、先に挙げた特開昭61-39343号においては開 孔壁にかかる結晶粒の個数が規定されている。本発明に おいてもこの点は同様で、結晶粒度が粒度番号で9.0 以上であることが必要である。好ましくは9.5~12 の範囲とされる。結晶粒度が粒度番号はJISの規定に 基づく。また、特開昭59-149638号により知ら 10 れるように、{100}面の集合度を高くすることが従 ... 来行われてきたが、一つの方位を集合させると、たとえ 一つ一つの結晶粒は小さくても隣りあった結晶粒の方位 がほとんど同じになるために、実際上エッチングにおい ては結晶粒が大きい場合と同じ結果になってしまい好ま しくない。そこで、結晶方位としてはできるだけランダ ムのほうがよく、圧延面への {100} 面の集合度は3 5%未満である必要がある。好ましい集合度は30%未 満である。

【0015】本発明において好ましい製造条件は次の通 20 りである:熱間圧延後、80%を超えない圧延度で圧延、再結晶焼鈍を行った後、再び80%を超えない圧延度で圧延する。次に、650~1150で5秒~60分焼鈍し、結晶粒を微細化する。最終圧延度は10~50%とし、最終再結晶焼鈍が必要な場合は650~1150%で5秒~60分行う。

【0016】(実施例及び比較例)供試材の化学成分としてはFe-36%Ni合金を用いた。同一インゴットから、最終再結晶焼鈍前の冷延加工度と、最終再結晶焼鈍条件を変化させて第1表に示す結晶粒度と {100} 面の集合度を持つ供試材を作製した。なお、すべての供試材は、最終再結晶焼鈍後に加工度15%の最終冷間圧延を行い板厚0.15mmの冷延板とした。

[0017] この冷延板に塩化第2鉄を主成分とするエッチング液により多数の開孔を形成し、この際のエッチング穿孔性を評価した。その結果も第1表に合わせて示す。なお、マスクパターンはエッチングの難しい高精細なものを用いた。

[0018]

【表1】

第1表

No.	結晶粒度 No.	{100} 面の 集合度(%)	ェッチング穿孔性 (マスクムラ品質)	備考
1 2 3	10.0 9.5	5 6 13	良好 良好 良好	本発明例
4 5 6	7.5 10.0 8.0	12 46 43	不良 不良 特に不良	比較例

[0019] 表1からわかるように、本発明例は比較例に比べて良好なエッチング穿孔性を示し、均一な穿孔を有する良好な品質のマスクを生成することができた。

[0020]

【発明の効果】従来より均一なエッチング穿孔性を有す 30、るFe-Ni系シャドウマスク材を開発することに成功し、最近需要の増加している高精細度カラーテレビジョン用受像管用シャドウマスクに対処することが出来る。